1585576

## (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

(43) 国際公開日 2005 年7 月21 日 (21.07.2005)

PCT

### (10) 国際公開番号 WO 2005/067058 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 29/78, 21/336, 29/786

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/019589

(22) 国際出願日:

2004年12月28日(28.12.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2004-002841

2004年1月8日(08.01.2004) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 日本電気 株式会社 (NEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1088001 東京都港区芝五丁目7番1号 Tokyo (JP). (72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 上嶋 和也 (UE-JIMA, Kazuya) [JP/JP]: 〒1088001 東京都港区芝五丁 目7番1号 日本電気株式会社内 Tokyo (JP).

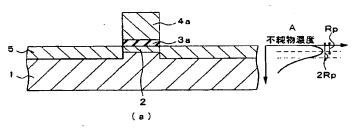
(74) 代理人: 藤巻 正憲 (FUJIMAKI, Masanori); 〒1000011 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号 富国生命ビル5階 Tokyo (JP).

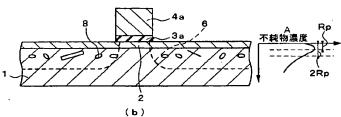
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, II., IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

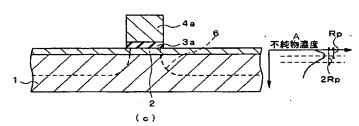
/続葉有/

(54) Title: MIS FIELD-EFFECT TRANSISTOR

(54) 発明の名称: MIS型電界効果トランジスタ







A... IMPURITY CONCENTRATION

(57) Abstract: A strain Si layer (2) is epitaxially grown on an underlying SiGe layer (1), and a gate insulating film (3a) and a gate electrode (4a) are formed. Then, using the gate electrode (4a) as a mask, impurity ions are implanted into the underlying SiGe layer (1) and the strain Si layer (2) (Fig. 2(a)). A heat treatment for activation is carried out to form source/drain regions (6) (Figs. 2(b), 2(c)). The thickness of the strain Si layer (2) is limited to  $2T_p$  or less where  $T_p(=R_p)$  is the depth at which the eventual impurity concentration of the source/drain regions (6) of the MISFET is maximum.

(57) 要約: 下地SiGe層1上に歪みSi層2をエピタキシャル成長さまで、 大阪では、 大阪では、

WO 2005/067058 A1 |||||||||||||

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

#### 添付公開書類:

一 国際調査報告書